(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平4-356527

(43)公開日 平成4年(1992)12月10日

(51) Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 8 G 77/20	NUG	8319-4 J		
77/12	NUG	8319-4 J		
C 0 8 J 3/12	CFH Z	9268-4F		
COSL 83/05	LRN	8319-4 J		
83/07	LRN	8319-4 J		
			審査請求 有	蘭求項の数16(全 10 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顧平2-415284		(71)出願人	390023135
				ローヌープーラン・シミ
(22)出顧日	平成2年(1990)12月] 27日		RHONE-POULENC CHIMI
				E
(31)優先權主張番号	89-17233			フランス国92408クールプポワ、ケ・ポー
(32)優先日	1989年12月27日			ル・ドウーメ、25
(33)優先權主張国	フランス (FR)		(72)発明者	ドミニク・シヤルモ
				フランス国パリ、リユ・マテイ、18
			(72)発明者	アンドレ・テイポン
				フランス国サ ビ ニ・スユール・オルジユ、
				リユ・ラスパイユ、54
			(74)代理人	弁理士 倉内 基弘 (外1名)

(54) 【発明の名称】 架橋有機珪素重合体を基にした磁化性複合像小球体、それらの製造方法及び生物学におけるそれ らの応用

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 生物学的用途において活性担体として使用することができる磁化性複合物小球体を提供する。

【構成】 一分子当たり少なくとも2個のエチレン系不飽和基を含有するポリシルセスキオキサンの網状構造内に、磁化性充填剤を均一に分布させてなるコア、及び一分子当たり珪素原子に結合された少なくとも3個の水素原子を含有したオルガノヒドロゲノポリシロキサンを、酸ポリシルセスキオキサンのエチレン系不飽和基でヒドロシリル化することから誘導される架橋有機珪素重合体を基にしたシェルから形成される磁化性複合微小球体。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 架橋有機珪素重合体を基にした磁化性数 小球体であって、それ自体又は水性分散体の形態にある ものにおいて、

-一分子当たり少なくとも2個のエチレン式不飽和基 (Si Vi 基)を含有するポリシルセスキオキサン(S 1 Vi と称する)であって、各々の基が珪素原子に又は SI - C結合を介してポリシルセスキオキサン鎖に結合 した有機基の炭素原子に結合されたものであり、更に、 ン鎖に結合した炭化水素基の炭素原子に結合された非工 チレン性イオノゲン及び/又は反応性単位を有してもよ いポリシルセスキオキサンの網状構造内に、寸法が一般 には300×10⁻¹ μmよりも小さく好ましくは50~ 120×10-4μm程度の磁化性充填剤を均一に分布さ せてなるコア、及び

- ・ 一分子当たり珪素原子に結合された少なくとも3個 の水素原子を含有し、25℃において5~1500 mPa 8 程度の粘度を有し、更に、珪素原子に又はSi-C結 合を介してオルガノヒドロゲノポリシロキサン鎖に結合 20 した炭化水素基の炭素原子に結合された非ビニル性イオ ノゲン及び/又は反応性単位を有してもよいオルガノヒ*

[式中、

- ーRは、
- ・ピニル基、又は
- ・メタクリルオキシプロピル基等の如きエチレン式不飽

を表し、

- -R1 は、
- ·C1 ~C3 アルキル基、又は
- ・フェニル基

を表し、

- -R,は、
- ·Rī基、

・アミノ、エポキシ、メルカプト、ハロゲノ等の如き反 応性又はイオノゲン基によって置換されたC: ~C → ア ルキル基、又は

・ピニル基(ピニル基の数は、一分子当り少なくとも2 である)、を表し、

*ドロゲノポリシロキサン(Si Hと称する)を、

酸ポリシルセスキオキサンのエチレン式不飽和基で、 ヒドロシリル化することから誘導される架橋有機珪素重 合体を基にしたシェル、から形成されることを特徴とす る磁化性複合像小球体。

【請求項2】 磁化性充填剤が微小球体の重量の約0. 25~95%に相当することを特徴とする請求項1記載 の微小球体。

【請求項3】 Si H基対Si Vi 基の数比が0. 75 珪素原子に又はSi - C結合を介してポリシルセスキサ 10 /1~4/1程度であることを特徴とする請求項1又は 2 記載の微小球体。

> 【請求項4】 オルガノヒドロゲノポリシロキサンSi H/ポリシルセスキオキサンSi Vi の重量比が5/1 00~100/100程度であることを特徴とする請求 項1~3のいずれかに記載の微小球体。

【請求項5】 ポリシルセスキオキサンSi Vi が、式 **(I)**

【化1】

R Si (OR'), (I)

又は式 (11) 【化2】

※-OR'は、OH基、又はR'が

・C: ~C. アルキル基、又は

·-CO-CH₂ 、-CO-C₂ H₆ 、-CO-CH₂ -CO-CH₂ -, -CH₂ CH₂ OH, -CH₂ CH 30 : OCH: 、-CH: CH: OC: H: 等の基を表すと ころのものの如き加水分解性基であり、

- Zは、-r-Si(R1)3-a (OR')。 (ここで、rは C: -C:8アルキレン基でありそしてnは0~3の整数 である)を表し、そして

-記号x、y及びzは25℃において100mPasよりも 低い粘度を確保するのに十分な値を有し、しかも記号x 及びyは別個にゼロになることが可能である]のアルコ キシシランの重縮合から誘導されることを特徴とする請 求項1~4のいずれかに記載の微小球体。

【請求項6】 オルガンヒドロゲノポリシロキサンが、 式 (III) 【化3】 *

Y $(R_1)_2$ SiO $(R_1 R^* SiO)_p$ (Y $R_1 SiO)_q$ Si $(R_1)_2$ Y (III)

[式中、記号R: は同種又は異種であって先に記載の意 味を有し、その少なくとも80%がメチル基であり、配 号YはRi 又は水森原子を表し、水森原子の数は重合体 一分子当り少なくとも3であり、記号R"はR』、又は アミノ、エポキシ、メルカプト、ハロゲノ等の如き反応 性又はイオノゲン基によって置換されたC₁~C₁アル 50 単位を有するようなものである]を有することを特徴と

キル基を表し、配号p及びqは、重合体Si Hが25℃ において5~1、500mas程度の粘度並びにオルガノ ヒドロゲノポリシロキサンSI H及びポリシルセスキオ キサンSI VI の一分子当り1~1, 000の範囲の数 の随意としての非ピニル性イオノゲン及び/又は反応性

する請求項1~5のいずれかに記載の微小球体。

【請求項7】 0.05~3ミクロン程度の粒度分布を 有することを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載 の微小球体。

【簡求項8】 -水不混和性有機溶剤中に、分散剤を被 覆していない寸法が一般に300×10-4μm好ましく は50×10-4~120×10-4程度の磁化性充填剤の 水性懸濁液を分散させ、

- 得られた分散液の有機相中に、重縮合を受けて、一分 I基)を含有するポリシルセスキオキサン(SiVi) であって、各々の基が珪素原子に又Si-C基を介して はポリシルセスキオキサン類に結合した有機基の炭素原 子に結合されたものであり、更に、珪素原子に又はSi - C基を介してポリシルセスキオキサン鎖に結合した炭 化水素基の炭素原子に結合された非エチレン性イオノゲ ン及び/又は反応性単位を有してもよいポリシルセスキ オキサンを形成することができるアルコキシシロキサン を溶解させ、

- 該アルコキシシロキサンを重縮合させてポリシルセス 20 キオキサンにし、

- 重縮合から生成した水を除去し、
- 得られた分散液の有機相中に、一分子当たり珪素原子 に結合された少なくとも3個の水素原子を含有し、25 ℃において5~1500 mPas 程度の粘度を有し、更 に、珪素原子に又はSi - C結合を介してオルガノヒド ロゲノボリシロコサン基に結合した炭化水素基の炭素原 子に結合された非ピニル性イオノゲン及び/又は反応性 単位を有してもよいオルガノヒドロゲノポリシロキサン (Si Hと称する)、及びヒドロシリル化触媒を溶解さ 30 甘.
- 重合体Si Vi 及びSi Hの混合物を架橋させ、
- -磁化性微小球体を分離し、そして
- 必要ならば、眩粒子を水中に再分散させる、ことから なる複合微小球体の製造方法。

【請求項9】 水性分散液中の磁化性充填剤の濃度が 0. 5~50重量%であることを特徴とする請求項8記 載の方法。

【請求項10】 充填剤の使用量は、磁化性充填剤対ア ようなものであることを特徴とする請求項8又は9記載 の方法。

【請求項11】 水性相/有機相の重量比が0.005 ~2程度であることを特徴とする請求項8~10のいず れかに記載の方法。

【請求項12】 アルコキシシランが、式(1)

【化1】又は式 (II)

【化2】 [式中、

ーRは、

・ビニル基、又は

・メタクリルオキシプロピル基等の如きエチレン式不飽 和基、を表し、

-R:は、

・C:~C;アルキル基、又は

・フェニル基

を表し、

-R: は、

・R』基、

・アミノ、エポキシ、メルカプト、ハロゲノ等の如き反 子当たり少なくとも2個のエチレン式不飽和基(Si V 10 応性又はイオノゲン基によって置換されたCi ~Ca ア ルキル基、又は

> ・ピニル基(ピニル基の数は、一分子当り少なくとも2 である)、を表し、

-OR'は、OH基、又はR'が

・C: ~C。アルキル基、又は

• - CO - CH2 \ - CO - C1 H5 \ - CO - CH2

-CO-CH3 -, -CH2 CH2 OH, -CH2 CH 』OCH₃、-CH₂ CH₂ OC₂ H₅ 等の基を表すと ころのものの如き加水分解性基であり、

-Zは、-r-Si(R1)3-1 (OR')1 (ここで、rは C: -C:aアルキレン基でありそしてnは0~3の整数 である)を表し、そして

-記号x、y及びzは25℃において100mPasよりも 低い粘度を確保するのに十分な値を有し、しかも記号x 及びyは別個にゼロになることが可能である]を有する ことを特徴とする請求項8~11のいずれかに記載の方

【請求項13】 オルガンヒドロゲノボリシロキサン が、式 (III)

【化3】 「式中、記号R: は同種又は異種であって先に 記載の意味を有し、その少なくとも80%がメチル基で あり、配号YはRiは又は水素原子を表し、水素原子の 数は重合体一分子当り少なくとも3であり、配号R"は Ri、又はアミノ、エポキシ、メルカプト、ハロゲノ等 の如き反応性又はイオノゲン基によって置換されたCi ~C. アルキル基を表し、配号p及びqは、重合体Si Hが25℃において5~1, 500mPas程度の粘度並び にオルガノヒドロゲノポリシロキサンSI H及びポリシ ルセスキオキサンSi Vi の一分子当り1~1,000 ルコキシシランの重量比が0.005~50程度になる 40 の範囲内の数の随意としての非ピニル性イオノゲン及び /又は反応性単位を有するようなものである]を有する ことを特徴とする請求項8~12のいずれかに記載の方

> 【簡求項14】 オルガノヒドロゲノボリシロキサンS i H/ポリシルセスキオキサンSi Vi の重量比が5/ 100~100/100程度であることを特徴とする請 求項8~13のいずれかに記載の方法。

【請求項15】 Si H基対Si Vi 基の数比が0.7 5/1~4/1程度であることを特徴とする酵求項8~ 50 14のいずれかに配載の方法。

【請求項16】 請求項1~7のいずれかに記載の微小 球体又は請求項8~15のいずれかに記載の方法によっ て得られた微小球体をそのままで又は水性分散体として 物学的用途において活性担体として使用する方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、架橋有機珪素重合体を基にした磁化性複合微小球体であって、それ自体又は水性分散体の形態で生じるもの、それらの製造方法及び生物学においてのそれらの応用に関する。

【0002】フランス特許第2、624、873号において、本件出願人は、架橋オルガノポリシロキサンを基にした磁化性複合粒子であって、オルガノポリシロキサンSi Vi 及びオルガノヒドロゲノポリシロキサンSi Hのヒドロシリル化から得られたマトリックス内に、水不溶性分散剤を被覆した磁化性充填剤を封入してなる磁化性複合粒子を開示した。

【0003】この種の製品では、磁化性充填剤は、水不 溶性にされた分散剤で被覆されている。この分散剤の存 在は生物学上一つの欠点になり得る。と言うのは、該剤 20 は粒子の表面に向かって移行しそして副反応を引き起こ す場合があるからである。

[0004]

【発明が解決しょうとする課題】ここに、本発明者等は、疎水性表面活性剤を被覆していない磁化性充填剤をボチシルセスキオキサン骨格内に均一に分布させてなるコアを有する複合微小球体を見出した。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明に従えば、対象とする徹小球体は、架橋有機珪素重合体を基にした磁化性 30 像小球体であって、それ自体又は水性分散体の形態にあるものにおいて、

-一分子当たり少なくとも2個のエチレン式不飽和基(Si Vi 基)を含有するポリシルセスキオキサン(Si Vi 基)を含有するポリシルセスキオキサン(Si - C結合を介してポリシルセスキオキサン鎖に結合した有機基の炭素原子に結合されたものであり、更に、珪素原子に又はSi - C結合を介してポリシルセスキサン鎖に結合した炭化水素基の炭素原子に結合された非エチレン性イオノゲン及び/又は反応性単位を有してもよいポリシルセスキオキサンの網状構造内に、寸法が一般には300×10-4μm起りの一つでは第一の一位では300×10-4μm起度の一つででは第一位であるコア、及び

-・一分子当たり珪素原子に結合された少なくとも3個の水素原子 ("Si H基")を含有し、25℃において5~1500 mPas 程度好ましくは25℃において20~150mPasの間の粘度を有し、更に、珪素原子に又はSi - C結合を介してオルガノヒドロゲノボリシロキサ

ニル性イオノゲン及び/又は反応性単位を有してもよい オルガノヒドロゲノボリシロキサン(Si Hと称する) を、

・散ポリシルセスキオキサンSIVIのエチレン式不飽 和基で、ヒドロシリル化することから誘導される架橋有 機珪素重合体を基にしたシェル、から形成されることを 特徴とする磁化性複合微小球体である。

【0006】磁化性充填剤を構成することができる材料としては、マグネタイト、ヘマタイト、二酸化クロム、10フェライト類例えばマンガン、ニッケル、マンガン一亜鉛フェライトを挙げることができる。好ましい材料は、マグネタイト及びヘマタイトである。これらの材料は、蛍光スペクトルを有する充填剤例えばユーロピウムで活性化した酸化イットリウム又はオキシ硫化イットリウム、二価ユーロピウムでドーピングしたガドリニウムーセリウムーテルビウムボート、セリウムーテルピウムアルミート、マグネシウムーパリウムアルミネートとの混合物として存在させてもよい。

【0007】磁化性充填剤の量は微小球体の重量の約 0.25~95%好ましくは4~76%に相当し、そし て随意成分としての蛍光充填剤の量は微小球体の重量の 0.01~0.5%である。

【0008】ポリシルセスキオキサンSi Vi は、式(I)

【化1】又は式 (II)

【化2】 [式中、

ーRは、

・ピニル基、又は

・エチレン式不飽和基(好ましくはメタクリルオキシブロビル等の如き不飽和エステル)、を表わし、

- R1 は.

・ C_1 $\sim C_3$ アルキル基(好ましくはメチル又はエチル)、又は

・フェニル基、を表し、

R₂ は、

·R1 基、

> ・ビニル基(ビニル基の数は位置分子当たり少なくとも 2である)、を表し、

-OR'は、OH基、又はR'が

・C1 ~C4 アルキル基、又は

・-CO-CH₃、、-CO-C₂ H₅、、-CO-CH₂ -CO-CH₃、-CH₂ CH₃ OH、-CH₃ CH₃ OCH₃、-CH₃ CH₄ OC H₅ 基等を表すところのものの如き加水分解性基であり、

ン鎖に結合した炭化水素基の炭素原子に結合された非ビ 50-2は、 $-r-Si(R_1)_{s-s}$ (OR')。 (ここで、rは

(5)

C1 - C1 g 好ましくはC2 - Cc アルキレン基でありそ してnは0~3の整数である)を表し、そして

-配号x、y及びzは25℃において100mPasよりも 低い(好ましくは25℃において10~100mPas)粘 度を確保するのに十分な値を有し、しかも記号x及びy は別個にゼロになることが可能である〕のアルコキシシ ランの重縮合によって得ることができる。

【0009】オルガノヒドロゲノポリシロキサンSiV は、直鎖、分枝鎖又は環状鎖であってよい。

【0010】オルガノヒドロゲノポリシロキサンSiV 10 としては、式(III)

【化3】 [式中、配号R1 は同種又は異種であって先に 記載の意味を有し、その少なくとも80%がメチル基で あり、配号YはR1 又は水素原子(水素原子の数は重合 体一分子当たり少なくとも3である)を表わし、記号 R"はR: 又はアミノ、エポキシ、メルカプト、ハロゲ ノ等の如き反応性若しくはイオノゲン基によって置換さ れたC1 ~C. アルキル基 (好ましくは、アミノプロピ ル、グリシジルプロビル、メルカプトプロビル、プロム プロビル、クロルプロビル、トリフルオルプロビル等) を表わし、そして記号p及びqは、重合体Si Hが25 **℃において5~1500mas程度好ましくは25℃にお** いて20~150mPas程度の粘度並びにオルガノヒドロ ゲノポリシロキサンSi V及びポリシルセスキオキサン SI VIの一分子当たり1~1000の範囲内好ましく は5~500程度の数の随意としての非ピニル性イオノ ゲン及び/又は反応性単位を有するようなものである] のものを挙げることができる。

【0011】非ピニル性イオノゲン及び/又は反応性単 位を有しない重合体Si Hは周知である。これらは、例 30 えば米国特許第3, 220, 972号、同第3, 34 4, 111号及び同第3, 436, 366号に記載され ている。

【0012】非ピニル性イオノゲン及び反応性基を有す る重合体Si Hは、周知の方法によって製造することが できる。

【0013】非ピニル性イオノゲン及び反応性基を有す る重合体Si Hは、例えば、

- 官能基を有するがしかしSi H基に対して非反応性の ジシロキサンの存在下におけるシクロテトラシロキサン 40 及び内部官能基含有ポリシロキサン油の平衡化、

- ジヒドロゲノジシロキサンの存在下における官能基含 有シクロテトラシロキサン(Si H基に対して非反応 性)の平衡化、ジヒドロゲノジシロキサン又は内部Si H官能基含有ポリシロキサンの存在下における官能基含 有ポリシロキサン油 (Si H基に対して非反応性) の平 衡化、等によって得ることができる。

【0014】本発明の良好な実施には、Si H基(珪素 原子に結合した水素原子)対Si Vi 基(珪素原子に直 は、0. 75/1~4/1好ましくは0. 75/1~ 1. 5/1の間である。

【0015】オルガノヒドロゲノポリシロキサンSi V /ポリシルセスキオキサンSi Viの重量比は、5/1 00~100/100好ましくは5/100~30/1 00の範囲内であってよい。

【0016】本発明の課題である磁化性微小球体は、球 状であるのが好ましい。これらは、均一な寸法のもので よく又は粒度分布を有してもよい。これらの直径は、

0.05~3ミクロン程度一般には0.2~2ミクロン 程度であってよい。

【0017】これらは、それ自体で又は水性分散体とし て生じることができる。水中に分散状態にある磁化性像 小球体の量は、分散体の総重量に対して約10~70重 量%に相当することができ、一般には15~50重量% 程度であってよい。

【0018】本発明の課題である磁化性微小球体は、

-水不混和性有機溶剤中に、分散剤を被覆していない寸 法が一般に300×10-4μmよりも小さく好ましくは 50×10-4~120×10-4程度の磁化性充填剤の水 20 性懸濁液を分散させ、

- 得られた分散液の有機相中に、重縮合を受けてポリシ ルセスキオキサンを形成することができる式(I)又は 式(II)のアルコキシシロキサンを溶解させ、

- 骸アルコキシシロキサンを重縮合させ、
- 重縮合から生成した水を除去し、

- 得られた分散液の有機相中に、一分子当たり珪素原子 に結合された少なくとも3個の水素原子を含有し、25 **℃において5~1500 mPas 程度好ましくは25℃に** おいて20~150mPasの間の粘度を有し、更に、珪素 原子に又はSi - C結合を介してオルガノヒドロゲノボ リシロキサン基に結合した炭化水素基の炭素原子に結合 された非ピニル性イオノゲン及び/又は反応性単位を有 してもよい少なくとも一種のオルガノヒドロゲノポリシ ロキサン (SI Hと称する)、及びヒドロシリル化触媒 を溶解させ、

- 重合体Si Vi 及びSi Hの混合物を架構させ、
- -磁化性微小球体を分離し、そして
- 必要ならば、該粒子を水中に再分散させる、ことから なる方法によって製造することができる。

【0019】本法の変形法は、水性分散液を有機溶媒中 に分散させる前にアルコキシシランの全部又は一部分を 磁化性充填剤の水性分散液中に導入することよりなる。

【0020】分散工程に用いられる有機溶媒は、式 (I) 又は式(II) のアルコキシシランに対する溶剤で ある。その例として、シクロヘキサン、塩化メチレン、 ペンゼン、ヘキサン、トルエン、四塩化炭素、オクタン 及び脂肪二酸のエステルを挙げることができる。

【0021】分散操作は、コロイドミル、高圧ポンプ、 接的又は間接的に結合したエチレン式不飽和基)の数比 60 振動攪拌機、超音波装置等の如き強攪拌系の助けを借り て20~60℃程度の温度で一つ以上の工程で実施される。

【0022】磁化性充填剤の水性分散液は、粉砕した充填剤を懸濁させることによって得ることができる。しかしながら、好ましい形態の分散液は、例えば米国特許第3,480,655号に配載される如き任意の公知法によって得られる磁化性充填剤の水性ゾルである。

【0023】水性懸濁液中の磁化性充填剤の濃度は、 0.5~50重量%程度一般には5~20重量%程度で あってよい。充填剤の使用量は、磁化性充填剤対アルコ 10 キシシランの重量比が0.005~50程度になるよう なものである。

【0024】有機溶剤の使用量は、水性相対有機相の重量が0.005~2程度になるようなものである。

【0025】分散操作を実施するには表面活性剤が使用される。これは、袖中水型エマルジョン(一般には10よりも低い好ましくは5よりも低い肌Bを有する)を得ることができるもの、例えばソルビトールの脂肪酸エステル、ソルビタンモノオレエート、ソルビタントリオレエート、エチレンオキシド/プロピレンオキシドプロック共重合体、10個よりも少ないエトキシ単位を含有するエトキシ化アルキルフェノール、脂肪酸の重縮合生成物及びオルガノシロキサンーエチレンオキシドプロック共重合体の如き非イオン性活性剤、ジアルキルスルホスクシネートの如き陰イオン性活性剤、並びにセチルアンモニウムプロミド及びポリエチレンイミンーポリエステル共重縮合生成物の如き陽イオン性活性剤から選択することができる。

【0026】 重縮合操作は、20~80℃程度の温度で 約5~24時間実施される。

【0027】次いで、例えば燕留によって水が除去され る。

【0028】シリル化触媒として用いることができる化合物は、白金族の金属の化合物特にそれらの塩及びそれらの錐体、特に、米国特許第3,159,601号及び同第3,159,662号に配載される如き塩化白金酸及び白金ーオレフィン、米国特許第3、220、972号に配載される白金の誘導体とアルコール、アルデヒド及びエーテルとの反応生成物、フランス特許第1,313,846号及びその追加特許第88,676号並びに40フランス特許第1,480,409号に記載される白金ービニルシロキサン触媒、米国特許第3,715,334号、同第3,775,452号及び同第3,814,730号に記載される錯体、並びに米国特許第3、296、291号及び同第3,928,629号に記載される如きロジウム触媒である。

【0029】白金族の好ましい金属は、白金及びロジウムである。ルテニウムも用いることができるけれども、 これは、活性が低いがしかし安価である。

【0030】触媒の使用量は、重合体SI Vi 及びSi

Vの総重量を基にして金属の重量として計算して一般に は5~100ppm 程度好ましくは10~60ppm 程度で ある。

10

【0031】用いることができる重合体Si Vi 及びSi Vの例は先に配載した通りである。本発明の良好な実施には、これらの二種の重合体の相対量は、Si H基(珪素原子に結合した水素原子)対Si Vi 基(珪素原子に直接的又は間接的に結合したエチレン式不飽和基)の数比が0.75/1~4/1好ましくは0.75/1~1.5/1の間になりそしてオルガノヒドロゲノボリシロキサンSi V/ボリシルセスキオキサンSi Vi の重量比が5/100~100/100好ましくは5/100~30/100の間になるようなものである。

【0032】架橋操作は、20~90℃程度好ましくは 50~70℃程度の温度で実施することができる。この 操作は、一般には約2~24時間を要する。

【0033】次いで、例えば蒸留によって水が除去される。

【0034】冷却後、磁化性微小球体は、任意の公知手 20 殷によって特に磁力によって有機媒体から分離すること ができる。

【0035】所望ならば、該磁化性徹小球体は、10~70重量%程度好ましくは15~50重量%程度の固形分が得られるまで脱イオン水中に再分散させることができる。この操作は、水中油型エマルジョン(一般には10よりも高い好ましくは15よりも高い出路を有する)を得ることができる少なくとも一種の表面活性剤、例えばアルキルサルフェート、アルキルスルホネート等の存在下に実施される。

30 【0036】本発明の課題である磁化性微小球体は、生物学上特に価値がある。

【0037】これらは、例えば、

- ・診断試験の抗体又は抗原、及び親和力による生物学的 化合物の分離(必要ならば、生物学的化合物の固定は、 グルタルアルデヒド、水溶性カルボジイミド等の如きカ ップリング剤の使用を伴う又はポリオルガノシロキサン 中のすべての官能基を例えばジアゾ化によって又は臭化 シアン、ヒドラジン等の作用によって活性化しそして固 定すべき分子を反応させることよりなる周知のカップリ ング反応によって実施することができる)、
- ・生物学的反応の酵素系、
- ・細胞培養物の固定、
- ・これらをインビトロ又はインビボで所定の処置点に案 内するための薬剤又は指示物質、
- ・これらの分子の成長をペプチド合成の如き個々の反応 の迅速な配置によって可能にする化学分子、
- ・反応を触媒する化学基、又は
- ・金属又は光学異性体の分離又は抽出用の化学基、のための括性支持体として用いることができる。
- 50 【0038】また、本発明の微小球体は、エラストマー

のための補強剤として、又はプレーキの油圧回路に用い る有機分散体及び衝撃吸収体の製造に用いることができ

【0039】また、もしこれらが蛍光充填剤を含有する ならば、それらは、医療結像における細胞マーカー又は 造影剤として用いることができる。

[0040]

【実施例】下配の実施例は、例示のために提供するもの であり、いかなる点においても本発明の範囲及び精神を 限定するものと解釈すべきではない。

【0041】下配の実施例で用いた表面活性剤で処理し ていない磁性酸化鉄の水性分散液は、次の態様で調製さ れる。

【0042】250gのイオン交換水及び55gの濃硝 酸中に175gのFe(NOs). 9Hz O及び75gのF e(SO4).7H: Oを溶解させる。急速に撹拌しながら 250gの20%アンモニア水溶液を加える。沈降及び 上澄み液の除去後、沈殿物を一度水洗する。次いで、3 5gの過塩素酸を用いて混合物をpH 0.5に調整しそ 後に酸化物を水中に懸濁させそしてイオン交換水を用い て限外ろ過をする。かくして得られた懸濁液は、1.2 のpHで26. 5%の固形分含量を有する。Fes O4 と して表した収率は、57%である。透過電子鏡検法によ る試験は、50×10⁻⁴~200×10⁻⁴ミクロンの酸 化鉄粒度を示す。

【0043】例1

ポリ(ピニル)シルセスキオキサンを基にした磁化性数 小球体の製造

先に調製した酸化鉄分散液の1.4gを0.6gの水で 30 希釈した。この全体を、超音波ホモジナイザーの助けを 借りて50gのオクタン及び0.1gのSPAN80(英国 ICI 社によって販売されるソルピタンモノオレエート) よりなる混合物中に分散させた。この逆エマルジョンに 2gのピニルトリメトキシシランを導入し、次いでこれ を回転蒸発器に適応された100mlのガラス製丸底フ ラスコ中に入れた。水を共沸蒸留によって徐々に駆逐す るために、混合物を回転によって50℃の温度で4時間 次いで80℃で更に1時間撹拌した。, 粒子を磁気分離 収された粒子の量は1.25gであり、これは83%の 重縮合収率であった(生成したポリ(ピニル)シルセス キオキサンの重量として表して)。

【0044】原子吸光分光分析法による鉄分の測定によ って評価すると、粒子中の酸化鉄含量は30重量%であ った。粒度は、0、1~0、5ミクロンであった(透過 電子検鏡法よって測定して)。

【0045】例2

ピニルトリメトキシシラン(VTMO)をメタクリルオキシブ ロピルトリメトキシシラン(MENO)によって置き換えたこ 60 とを除いて例1を反復した。生成したポリ(メタクリル オキシプロピル) シルセスキオキサンの重量として表し た収率は42%であった。粒子の酸化鉄含量は47%で あった。

12

【0046】例3

Fes O. /ポリ(ピニル) シルセスキオキサンコア及び 架橋ポリジメチルシロキサンシェルよりなる磁化性 "コ アーシェル"型微小球体の製造

O. 1gのSPAN、2gの式 (IV)

10 【化4】

> $R^*R'R6iO-(SiRR"'O)_q-(SiR"'R'O)_q-SiRR'R"$ [式中、 $R=R'=R'''=-CH_0$ 、R''=-CH:CH₁、n+m=142]のヒドロシリル化オルガノシ リコーン油及び2滴の白金触媒の存在下に、例1で調製 した秡小球体を30gのオクタン中に分散させた。次い で、(Pt(ジピニルテトラメチルジシロキサン)2錯体) を加えた。

【0047】次いで、全体を、回転蒸発器に適応された して沈殿物をろ別する。この操作を3回繰り返し、その 20 100mlガラス製丸底フラスコに入れた。この混合物を 回転によって50℃の温度で3時間撹拌した。次いで、 粒子を磁気沈降によって回収し、そしてこれをCemulso INP 30(フランス国のSFOS社によって販売される30個 のエチレノキシド分子を含有するエトキシ化ノニルフェ ノール)の存在下に90/10水/アセトン混液中に1 g/リットルの濃度で分散させた。残留オクタンを共沸 蒸留によって駆逐した。回収された粒子の量は2. 4g であり、これは57%のヒドロシリル化収率である(粒 子の表面における架橋ポリジメチルシロキサンの重量と して表して)。粒子の酸化鉄含量は17重量%であり、 そしてコアーシェル粒子の寸法は0.2~0.8ミクロ ンであった(透過電子検鏡法よって測定して)。

[0048]例4

Fes O4 /ポリ(メタクリルオキシプロピル)シルセス キオキサンコア及び架橋ポリジメチルシロキサンシェル よりなる磁化性"コアーシェル"型微小球体の製造 例2に従って調製した微小球体から出発して、例3の条 件を用いた。ヒドロシリル化収率は、60%であった(粒子の表面における架橋ポリジメチルシロキサンの重量 によって分離しそして30gのオクタンで洗浄した。回 40 として表して)。粒子の酸化鉄含量は16重量%であっ た。

【0049】<u>例5</u>

Fes Oa /ポリ(ピニル)シルセスキオキサンコア及び エポキシ官能基を含有する架橋ポリジメチルシロキサン <u>シェルよりなる磁化性"コアーシェル"型像小球体の製</u>

ヒドロシリル化オルガノシリコーン油を式(V)

 $R'_3SiO-(SIRR^*O)_{\bullet}(SIRR^*'O)_{\bullet}-(SIYRO)_{\bullet}-SIR'_3$

[式中、R=R'=R'=-CHa、Y=H、R''= グリシジルエーテル、o=33、p=6、q=6]のヒ ドロシリル化したエボキシ化オルガノシリコーン油によって置き換えたことを除いて、例1に従って調製した数 小球体から出発して、例3の条件を用いた。

【0050】ヒドロシリル化収率は、33%であった(粒子の表面における架橋エポキシ化ポリジメチルシロキサンの重量として表して)。粒子の酸化鉄含量は20重量%であった。

*【0051】<u>例6</u>

Fes O4 /ポリ(ビニル)シルセスキオキサンコア及びアミン官能基を含有する架橋ポリジメチルシロキサンシェルよりなる磁化性 "コアーシェル"型像小球体の製造例5で調製した像小球体の1gを取り、これを25gのトルエン中に再分散させた。次いで、この分散液を、撹拌機及び軽縮器を備えた熱制御型100mlガラス製反応器に入れた。温度を100℃にした。次いで、式(VI)【化6】

14

 $H_2N-CH(CH_3)CH_2-[O-CH(CH_3)CH_2]_4-[OCH_2CH_2)_5-[O-CH(CH_3)CH_2]_4-NH_2$

[式中、a+c=2. 5、b=8. 5] のアルコキシ化 ジアミン(米国テキサコ社によって販売される Jeffani ne) の0. 8 gを滴下した。

【0052】この温度において反応混合物を15時間放置した。冷却後、過剰アミンを磁気沈降によって除去した。次いで、磁化性ラテックスを得るためにアミノ化数小球体を水中に再分散させた。

【0053】例7(例1に対する比較例)

本例では、上記の表面活性剤で処理していない酸化鉄の 20 機相に向かってしだいに拡散した。 水性懸濁液を、表面活性剤で処理されそして米国特許第

4,094,804号に配載の方法によって調製された 酸化鉄の懸濁液で置き換えた。これは、オレイン酸の存在下に沈殿された酸化鉄を陰イオン性乳化剤(アメリカン・サイアナミド社によって販売されるAerosol OTであるジオクチルスルホスクシネート)の添加によって水性媒体中にコロイド状にしたものである。合成は、例1に記載の如くして続けられた。この場合に、磁化性微小球体は得られなかった。実際に、酸化鉄は水性相から有機型に向かってしたいに拡散した

【手続補正書】

【提出日】平成3年5月29日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 架橋有機珪素重合体を基にした磁化性数 小球体であって、それ自体又は水性分散体の形態にある ものにおいて、

-一分子当たり少なくとも2個のエチレン式不飽和基(S1V1基)を含有するポリシルセスキオキサン(S1V1と称する)であって、各々の基が建素原子に又はSi-C結合を介してポリシルセスキオキサン鎖に結合した有機基の炭素原子に結合されたものであり、更に、建素原子に又はSi-C結合を介してポリシルセスキサン鎖に結合した炭化水素基の炭素原子に結合された非エチレン性イオノゲン及び/又は反応性単位を有してもよいポリシルセスキオキサンの網状構造内に、寸法が一般には300×10-4μmよりも小さく好ましくは50~120×10-4μm程度の磁化性充填剤を均一に分布させてなるコア、及び

-・一分子当たり珪素原子に結合された少なくとも3個の水素原子を含有し、25℃において5~1500mP

a s 程度の粘度を有し、更に、珪素原子に又はSi-C 結合を介してオルガノヒドロゲノポリシロキサン鎖に結 合した炭化水素基の炭素原子に結合された非ピニル性イ オノゲン及び/又は反応性単位を有してもよいオルガノ ヒドロゲノポリシロキサン (SiHと称する)を、

・ 散ポリシルセスキオキサンのエチレン式不飽和基で、 ヒドロシリル化することから誘導される架橋有機珪素重 合体を基にしたシェル、から形成されることを特徴とす る磁化性複合微小球体。

【請求項2】 磁化性充填剤が微小球体の重量の約0. 25~95%に相当することを特徴とする請求項1記載の微小球体。

【請求項3】 SiH基対SiV1基の数比が0.75 /1~4/1程度であることを特徴とする請求項1又は 2記載の微小球体。

【請求項5】 ポリシルセスキオキサンSIVIが、式(I)

R Si (OR')₃ (1) 又は式(I1)

〔式中、

- ーRは、
- ・ピニル基、又は
- ・メタクリルオキシプロピル基等の如きエチレン式不飽 和基、を表し、
- -Rıは、
- ・C1 ~C2 アルキル基、又は
- ・フェニル基

を表し、

- -R2は,
- ·Rī基、
- ・アミノ、エボキシ、メルカプト、ハロゲノ等の如き反 応性又はイオノゲン基によって置換されたC1 ~C4 ア ルキル基、又は
- ・ピニル基(ピニル基の数は、一分子当り少なくとも2 である)、を表し、
- -OR'は、OH基、又はR'が
- ・C1 ~C4 アルキル基、又は
- ・-CO-CH₃、-CO-C₂ H₅、-CO-CH₂ -CO-CH₃-、-CH₂ CH₂ OH、-CH₂ CH₂ OCH₃、-CH₂ CH₂ OC₂ H₅ 等の基を表すと ころのものの如き加水分解性基であり、
- Zは、- r S i (R₁)₃- n (OR') n (ここで、rはC₁-C₁ n アルキレン基でありそしてnは0~3の整数である)を表し、そして
- ー記号x、y及び2は25℃において100mPasよりも低い粘度を確保するのに十分な値を有し、しかも記号x及びyは別個にゼロになることが可能である]のアルコキシシランの重縮合から誘導されることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の後小球体。

【請求項6】 オルガンヒドロゲノボリシロキサンが、 式(1 I I)

Y (R₁)₂ SiO (R₁ R" - SiO)_P (YR₁ SiO)_q Si (R₁)₂ Y (III)

「式中、配号R1は同種又は異種であって先に配載の意味を有し、その少なくとも80%がメチル基であり、配号YはR1又は水素原子を表し、水来原子の数は重合体一分子当り少なくとも3であり、配号R"はR1、又はアミノ、エボキシ、メルカプト、ハロゲノ等の如き反応性又はイオノゲン基によって置換されたC1~C4アルキル基を表し、配号p及びqは、重合体S1Hが25℃において5~1,500mPas程度の粘度並びにオルガノヒドロゲノボリシロキサンS1H及びボリシルセスキオキサンS1V1の一分子当り1~1,000の範囲

の数の随意としての非ピニル性イオノゲン及び/又は反 応性単位を有するようなものである]を有することを特 徴とする請求項1~5のいずれかに配載の微小球体。

【請求項7】 0.05~3ミクロン程度の粒度分布を 有することを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載 の微小球体。

【請求項8】 -水不混和性有機溶剤中に、分散剤を被覆していない寸法が一般に300×10-4 μm好ましくは50×10-4~120×10-4 程度の磁化性充填剤の水性懸濁液を分散させ、

-得られた分散液の有機相中に、重縮合を受けて、一分子当たり少なくとも2個のエチレン式不飽和基(SiVi基)を含有するポリシルセスキオキサン(SiVi)であって、各々の基が珪素原子に又Si-C基を介してはポリシルセスキオキサン鎖に結合した有機基の炭素原子に結合されたものであり、更に、珪素原子に又はSi-C基を介してポリシルセスキオキサン鎖に結合した炭化水素基の炭素原子に結合された非エチレン性イオノゲン及び/又は反応性単位を有してもよいポリシルセスキオキサンを形成することができるアルコキシシロキサンを溶解させ、

- ・酸アルコキシシロキサンを重縮合させてポリシルセス キオキサンにし、
- 重縮合から生成した水を除去し、
- ー得られた分散液の有機相中に、一分子当たり珪素原子に結合された少なくとも3個の水素原子を含有し、25℃において5~1500mPas程度の粘度を有し、更に、珪素原子に又はSi-C結合を介してオルガノヒドロゲノポリシロコサン基に結合した炭化水素基の炭素原子に結合された非ピニル性イオノゲン及び/又は反応性単位を有してもよいオルガノヒドロゲノポリシロキサン(SiHと称する)、及びヒドロシリル化触媒を溶解させ、
- 重合体SiVi及びSiHの混合物を架構させ、
- -磁化性微小球体を分離し、そして
- 必要ならば、敵粒子を水中に再分散させる、
- ことからなる複合微小球体の製造方法。

【請求項9】 水性相/有機相の重量比が0.005~ 2程度であることを特徴とする請求項8配載の方法。

(1)

【蘭求項10】 アルコキシシランが、式(I)

R SI (OR') 3

又は式 (11)

$$\{R_1\}_3 \text{ Si } (O - Si)_K \quad \{O - Si)_Y \quad \{O - Si)_Z \quad \{O - Si)_Z \quad \{O - Si)_Z \quad \{O - Si\}_Z \quad \{O - Si)_Z \quad \{O - Si\}_Z \quad$$

[式中、

- -Rは、
- ・ピニル基、又は
- ・メタクリルオキシプロピル基等の如きエチレン式不飽 和基、を表し、
- -R:は、
- ·C1~C3アルキル基、又は
- ・フェニル基

を表し、

- -Rzは、
- ·Rı基、
- ・アミノ、エポキシ、メルカプト、ハロゲノ等の如き反応性又はイオノゲン基によって置換されたC1~C4アルキル基、又は
- ・ビニル基 (ビニル基の数は、一分子当り少なくとも2 である)、を表し、
- -OR'は、OH基、又はR'が
- ・C: ~C。アルキル基、又は
- -CO-CH₃、, -CO-C₂ H₆、, -CO-CH₂
 -CO-CH₃ -、 -CH₂ CH₂ OH、 -CH₂ CH
 2 OCH₃ 、 -CH₂ CH₂ OC₂ H₆ 等の基を表すと
 ころのものの如き加水分解性基であり、
- Zは、- r Si (R₁)_{3-n} (OR')_n (ここで、rはC₁ C₁ ® アルキレン基でありそしてnは0 ~3の整数である)を表し、そして
- 一記号x、y及びzは25℃において100mPasよりも低い粘度を確保するのに十分な値を有し、しかも記

サス 及び y は別個にゼロになることが可能である]を有することを特徴とする諸求項 8 又は 9 に記載の方法。

【酵求項11】 <u>オルガンヒドロゲノポリシロキサン</u> が、式(III)

Y (R₁) 2 SiO (R₁ R" SiO) , (YR₁ Si O) q Si (R₁) 2 Y (III)

「式中、配号R1は同種又は異種であって先に配載の意味を有し、その少なくとも80%がメチル基であり、配号YはR1は又は水素原子を表し、水索原子の数は重合体一分子当り少なくとも3であり、配号R"はR1、又はアミノ、エポキシ、メルカブト、ハロゲノ等の如き反応性又はイオノゲン基によって置換されたC1~C4アルキル基を表し、配号p及びQは、重合体S1Hが25℃において5~1、500mPas程度の粘度並びにオルガノヒドロゲノポリシロキサンS1H及びポリシルセスキオキサンS1V1の一分子当り1~1、000の範囲内の数の随意としての非ビニル性イオノゲン及び/又は反応性単位を有するようなものである]を有することを特徴とする請求項8~10のいずれかに記載の方法。 【請求項12】 オルガノヒドロゲノポリシロキサンS

【請求項12】 オルガノヒドロゲノボリシロキサンS 1H/ポリシルセスキオキサンSIV1の重量比が5/ 100~100/100程度であることを特徴とする請求項8~11のいずれかに記載の方法。

【請求項<u>13</u>】 SIH基対SIVI基の数比が0.7 5/1~4/1程度であることを特徴とする請求項8~ 12のいずれかに記載の方法。

フロントページの続き

 (51) Int. Cl. 5
 機別記号
 庁内整理番号
 F I
 技術表示箇所

 G 0 1 N 33/553
 9015-2 J

H01F 1/34 S 7371-5E // C12N 11/08 E 2121-4B